PCT/JP99/02554

09/700**29**9_{7,06.99}

J899/2754

日本国特許 PATENT OFFICE

極。 3 0 JUL 1999

E KU

PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

1998年 7月 8日

出願番号

Application Number:

平成10年特許願第193027号

出 願 人 Applicant (s):

東洋紡績株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

1999年 7月 5日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 保佑山建調

【書類名】

【整理番号】 CN98-0369

【提出日】 平成10年 7月 8日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G02B 5/22

G02B 1/00

特許願

【発明の名称】 赤外線吸収フィルタ

【請求項の数】 9

【発明者】

【住所又は居所】 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡績株式会社

総合研究所内

【氏名】 下村 哲生

【発明者】

【住所又は居所】 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡績株式会社

総合研究所内

【氏名】 尾道 晋哉

【発明者】

【住所又は居所】 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡績株式会社

総合研究所内

【氏名】 小林 正典

【発明者】

【住所又は居所】 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡績株式会社

総合研究所内

【氏名】 山田 陽三

【特許出願人】

【識別番号】 000003160

【郵便番号】 530

【氏名又は名称】 東洋紡績株式会社

【代表者】 柴田 稔

【書類名】 明細書

【発明の名称】 赤外線吸収フィルタ

【特許請求の範囲】

【請求項1】透明高分子フィルム上の少なくとも片面に、波長800nm から11 00nmの近赤外線領域の透過率が30%以下で、かつ、波長450nm から650nm の可視領域での透過率の最大値と最小値の差が10%以内であり、波長550nm での透過率が50%以上である赤外線吸収層を有し、該赤外線吸収層と同一面、ないしは、反対面に開口率が50%以上の金属メッシュ導電層を有している事を特徴とする赤外線吸収フィルタ。

【請求項2】請求項1記載の赤外線吸収層が、赤外線吸収色素として、少なくともジイモニウム塩化合物、含フッ素フタロシアニン化合物及び、ニッケル錯体のうちいずれか2種類を含有することを特徴とする赤外線吸収フィルタ。

【請求項3】請求項1記載の赤外線吸収層の色素配合比が、ジイモニウム塩 化合物を1重量部当たり、含フッ素フタロシアニン化合物の場合0.5~0.0 1重量部、ニッケル錯体系化合物の場合1~0重量部であることを特徴とする赤 外線吸収フィルタ。

【請求項4】請求項1記載の赤外線吸収層の色素の分散媒がポリエステル樹脂であることを特徴とする赤外線吸収フィルタ。

【請求項5】請求項1記載の透明基材がポリエステルフィルムであることを 特徴とする赤外線吸収フィルタ。

【請求項6】請求項1乃至4のいずれかに於いて該色素を分散する分散媒として用いるポリマーのガラス転移温度が、該フィルタを利用する機器の使用保証温度以上であることを特徴とする赤外線吸収フィルタ。

【請求項7】請求項1乃至5のいずれかにおいて最外層に反射防止層を有す ることを特徴とする赤外線吸収フィルム。

【請求項8】請求項1乃至5のいずれかにおいて最外層に防眩処理層を有することを特徴とする赤外線吸収フィルム。

【請求項9】請求項1乃至7を用いたことを特徴とするプラズマディスプレー用フィルタ。

【電話番号】

06-348-3399

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 000619

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、光学フィルタに関するもので、特に可視光線領域に透過率が高く、 赤外線を遮断する光学フィルタに関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来、熱線吸収フィルタや、ビデオカメラ視感度補正用フィルター、等には次 に示されるような物が広く使われてきた。

- (1) 燐酸系ガラスに、銅や鉄などの金属イオンを含有したフィルター (特開昭 60-235740、特開昭 62-153144など)
- (2)基板上に屈折率の異なる層を積層し、透過光を干渉させることで特定の波長を透過させる干渉フィルター(特開昭55-21091、特開昭59-184745など)
- (3) 共重合体に銅イオンを含有するアクリル系樹脂フィルター(特開平6-3 24213)
- (4)バインダー樹脂に色素を分散した構成のフィルター(特開昭57-21458、特開昭57-198413、特開昭60-43605など)

また、透明な電磁波吸収としても、従来種々のものが検討されており、例えば以下の様な物がある。

- (5) 導電性繊維の織物を用いたタイプの電磁波シールド材料
- (6)薄い金属板をエッチングしてメッシュを製作したタイプの電磁波シールド 材料
- <u>(7)銀等の高導電性金属や、ITO やSnO₂等の透明導電材料をスパッタリングや</u> 真空蒸着法などを用いて薄膜化したタイプの電磁波シールド材料

等があげられる。

さらに、これらを組合わせたもの等が数多く提案されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

上記の従来使用されてきた赤外線吸収フィルタには、それぞれ以下に示すような問題点がある。

前述(1)の方式では近赤外領域に急峻に吸収が有り、赤外線遮断率は非常に良好であるが、可視領域の赤色の一部も大きく吸収してしまい、透過色は青色に見える。ディスプレー用途では色バランスを重視され、このような場合、使用するのに困難である。また、ガラスであるために加工性にも問題がある。前述(2)の方式の場合、光学特性は自由に設計でき、ほぼ設計と同等のフィルタを製造することが可能であるが、その為には、屈折率差のある層の積層枚数が非常に多くなり、製造コストが高くなる欠点がある。また、大面積を必要とする場合、全面積にわたって高い精度の膜厚均一性が要求され、製造が困難である。

[0004]

前記(3)の方式の場合、(1)の方式の加工性は改善される。しかし(1)方式と同様に、急峻な吸収特性が有るが、やはり、赤色部分にも吸収が有りフィルタが青く見えてしまう問題点は変わらない。

[0005]

前記(4)の方式は、赤外線吸収色素として、フタロシアニン系、ニッケル錯体系、アゾ化合物、ポリメチン系、ジフェニルメタン系、トリフェニルメタン系、キノン系、など多くの色素が持ちいられている。しかし、それぞれ単独では、吸収が不十分であったり、可視領域で特定の波長の吸収が有るなどの問題点を有している。さらに、同フィルターを高温下、や加湿下に長時間放置すると、色素の分解や、酸化が起こり可視領域での吸収が発生したり、赤外領域での吸収が無くなってしまうなどの問題がある。

[0006]

また、前記(1)から(4)と電磁波吸収として(5)から(7)とを組合わせた場合にいおても、上記の様な障害が特に改善されるわけではない。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明は、近赤外領域に吸収があり、可視領域の光透過性が高く、且つ、可視 領域に特定波長の大きな吸収を持つことがなく、更に、加工性及び生産性の良好 である近赤外線吸収フィルタを提供する物である。

即ち本発明は、透明高分子フィルム上の少なくとも片面に、波長800nm から11 00nmの近赤外線領域の透過率が30%以下で、かつ、波長450nm から650nm の可視領域での透過率の最大値と最小値の差が10%以内であり、波長550nm での透過率が50%以上である赤外線吸収層を有し、該赤外線吸収層と同一面、ないしは、反対面に開口率が50%以上の金属メッシュ導電層を有している事を特徴とする赤外線吸収フィルタである。

[8000]

本発明においては、波長800nm から1100nmの近赤外線領域の透過率が30%以下が必須である。この領域の透過率が低い事によって、プラズマディスプレー等に用いた場合、ディスプレーから放射される、不要赤外線を吸収し、赤外線を使ったリモコンの誤動作を防ぐ事が出来る。また、本発明は、波長450nm から650nm の可視領域での透過率の最大値と最小値の差が10%以内である事も必須である。波長450nm から650nm の透過率差がこの範囲にあると、色調がグレーとなり、ディスプレー前面においた場合、ディスプレーから発せられる色調が変らずに表現する事が出来る。

[0009]

更に本発明では、波長550nm での透過率が50%以上が必要である。該波長域での透過率が、50%以下であると、ディスプレー前面に設置された場合、非常に暗いディスプレーとなってしまう。

[0010]

前記特性を満たす為に本発明に用いる色素は、少なくともジイモニウム塩化合物、含フッ素フタロシアニン化合物及び、ニッケル錯体のうちいずれか2種類を含有することが好ましい。該色素配合比は、ジイモニウム塩化合物を1重量部当たり、含フッ素フタロシアニン化合物の場合 0.5~0.01重量部、ニッケル錯体系化合物の場合 1~0重量部の範囲が好ましい。

[0011]

本発明では、赤外線吸収色素をポリマー中に分散し、更にこれを透明な基板上にコーティングした構成が好ましい。このような構成とする事によって、製作が

簡単になり、小ロットの生産にも対応可能となる。

また、本発明での色素を分散するポリマーは、そのガラス転移温度が、本発明 フィルタを使用する想定保証温度以上の温度である事が好ましい。これにより、 色素の安定性が向上する。

[0012]

本発明に使用する赤外線吸収色素は特に限定されるものではないが、一例を挙げるとすれば、以下のようなものが挙げられる。

日本化薬社製Kayasorb IRG-022、 IRG-023、日本触媒社製 Excolor IR1、IR2、IR3、IR4、三井化学社製SIR-128、SIR-130、SIR-132、SIR-159 などが挙げられるが、上記赤外吸収色素は一例であり、特に限定される物ではない。

[0013]

また、本発明において、赤外線吸収色素を分散したポリマーを基材にコーティングする場合に用いる透明基材としても、特に限定される物ではないが、ポリエステル系、アクリル系、セルロース系、ポリエチレン系、ポリプロピレン系、ポリオレフィン系、ポリ塩化ビニル系、ポリカーボネート、フェノール系、ウレタン系樹脂などが挙げられるが、特に好ましくは、分散安定性、環境負荷などの観点から、ポリエステル系樹脂が好ましい。

[0014]

また、本発明赤外線吸収フィルターでは耐光性を向上させる目的で、UV吸収剤 を添加したものが好ましい。さらに、本発明では、耐候性、耐溶剤性を付与させ るために、赤外線吸収色素を分散するポリマーを、架橋剤を用いて架橋させても 良い。

[0015]

本発明は、該赤外線吸収層と同一面、ないしは、反対面に金属メッシュ導電層 を有している事を必須とする。これにより、ディスプレーから放出される有害電 磁波を除去することが可能となる。

本発明に用いられる、金属メッシュとしては、電気電導性の高い金属箔をエッチング処理を施して、メッシュ状にしたものや、金属繊維を使った織物状のメッ

シュや、高分子繊維の表面に金属をメッキ等の手法を用いて付着させた繊維を用いても良い。該電磁波吸収層に用いられる、メッシュの開口率はディスプレー用途に用いた場合を考慮すると、50%が好ましい。

[0016]

該電磁波吸収層に使われる金属は、電気電導性が高く、安定性が良ければいかなる金属でも良く特に限定されるものではないが、加工性、コストなどの観点より、好ましくは、銅、ニッケル、タングステンなどが良い。

また、本発明赤外線吸収フィルタは、最外層に傷つき防止のために、ハードコート処理層(HC)を設けてもよい。このハードコート処理層(HC)としては、ポリエステル系樹脂、ウレタン系樹脂、アクリル系樹脂、メラミン系樹脂、エポキシ系樹脂、シリコン系樹脂、ポリイミド系樹脂などの硬化性樹脂を単体もしくは混合した架橋性樹脂硬化物層が好ましい。

[0017]

このハードコート処理層(HC)の厚さは、 $1\sim50\mu$ mの範囲が好ましく、さらに好ましくは、 $2\sim30\mu$ mの範囲である。 1μ mより薄い場合は、ハードコート処理の機能が十分発現せず、 50μ mをこえる厚さでは、樹脂コーティングの速度が著しく遅くなり、生産性の面で好結果を得にくい。

[0018]

ハードコート処理層(HC)を積層する方法としては、透明導電性フィルムの透明導電性薄膜を設けた面の反対側の面に、上記の樹脂をグラビア方式、リバース方式、ダイ方式などでコーティングした後、熱、紫外線、電子線等のエネルギーを印加することで、硬化させる。

[0019]

<u>また、本発明赤外線吸収フィルタは、ディスプレー等に用いた場合の視認性向</u> 上のために、最外層に、防眩処理層 (AG) を設けてもよい。

防眩処理層(AG)は、硬化性樹脂をコーティング、乾燥後にエンボスロールで表面に凹凸を形成し、この後熱、紫外線、電子線等のエネルギーを印加することで、硬化させる。硬化性樹脂としては、ポリエステル系樹脂、ウレタン系樹脂、アクリル系樹脂、メラミン系樹脂、エポキシ系樹脂、シリコン系樹脂、ポリイミ

ド系樹脂などの単体もしくは混合したものが好ましい。

[0020]

さらに、本発明赤外線吸収フィルタをディスプレーに用いた際に可視光線の透過率をさらに向上させるために、最外層に反射防止処理層(AR)を設けてもよい。この反射防止処理層(AR)には、プラスチックフィルムの屈折率とは異なる屈折率を有する材料を単層もしくは2層以上の積層するのが好ましい。単層構造の場合、プラスチックフィルムよりも小さな屈折率を有する材料を用いるのがよい。また、2層以上の多層構造とする場合は、プラスチックフィルムと隣接する層は、プラスチックフィルムよりも大きな屈折率を有する材料を用い、この上の層にはこれよりも小さな屈折率を有する材料を選ぶのがよい。このような反射防止処理層(AR)を構成する材料としては、有機材料でも無機材料でも上記の屈折率の関係を満足すれば特に限定されないが、例えば、 CaF_2 , MgF_2 , $NaAlF_4$, SiO_2 , ThF_4 , ZrO_2 , Nd_2O_3 , SnO_2 , TiO_2 , CeO_2 , ZnS, In_2O_3 などの誘電体を用いるのが好ましい。

[0021]

この反射防止処理層(AR)は、真空蒸着法、スパッタリング法、 CVD法、イオンプレーティング法などのドライコーティングプロセスでも、グラビア方式、リバース方式、ダイ方式などのウェットコーティングプロセスでもよい。

[0022]

さらに、このハードコート処理層(HC)、防眩処理層(AG)、反射防止処理層 (AR)の積層に先立って、前処理として、コロナ放電処理、プラズマ処理、スパッタエッチング処理、電子線照射処理、紫外線照射処理、プライマ処理、易接着処理などの公知の処理を施してもよい。

[0.023]

実施例1

分散媒となるベースポリエステルを以下の要領で製作した。

温度計、撹拌機を備えたオートクレーブ中に、

テレフタル酸ジメチル

136重量部、

イソフタル酸ジメチル

58重量部

エチレングリコール

96重量部、

トリシクロデカンジメタノール

137重量部

三酸化アンチモン

0.09重量部

を仕込み170~220℃で180分間加熱してエステル交換反応を行った。次いで反応系の温度を245℃まで昇温し、系の圧力1~10mmHgとして180分間反応を続けた結果、共重合ポリエステル樹脂(A1)を得た。共重合ポリエステル樹脂(A1)の固有粘度は、0.4、ガラス転移温度は90℃であった。またNMR分析による共重合組成比は

酸成分に対して

テレフタル酸

7 1 mol%

イソフタル酸

2 9 mol%

アルコール成分に対して

エチレングリコール

2 8 mol%,

トリシクロデカンジメタノール

7 2 mo1%

であった。

[0024]

次にこの樹脂を用いて表1に示すような組成で、赤外線吸収色素と製作した樹脂、溶剤を、フラスコにいれ、加熱しながら攪拌し、色素及びバインダー樹脂を溶解した。更に溶解した樹脂を高透明性ポリエステルフィルム基材(東洋紡績製コスモシャインA4100)に、ギャップが100μmのアプリケーターを用いてコーティングし、乾燥温度約90℃で1時間乾燥させた。この時コーティング厚さは約25μmであった。得られた赤外線吸収フィルムは、目視での色目はダークグレーであった。また、図1にその分光特性を示す。図1に示すように、波長400nmから650nmまでの可視領域においては吸収が平らで、波長700nm以上では急峻に吸収があるフィルムが得られた。

得られたフィルムを60℃95%雰囲気中に500hr放置し、再度分光特性を測定したところ図2のようになり、若干の色変化は見られるが、近赤外吸収特性を維持していた。

また、得られたフィルムを、プラズマディスプレー等の前面に配置したところ

、色目の変化はなく、コントラストが向上しかつ、近赤外線の放射も低減された

[0025]

【表1】

材料	配合量
日本化薬社製 Kayasorb IRG-022	6.6重量部
日本化薬社製 Excolor IR-1	1. 1重量部
三井東圧染料社製 SIR-159	3. 3重量部
製作した上記ポリエステル樹脂(A 1)	4 4 0 重量部
メチルエチルケトン	490重量部
テトラヒドロフラン	490重量部
トルエン	490重量部

[0026]

実施例2

実施例1で製作した赤外線吸収層と反対側の透明なポリエステルフィルムの面上にハードコート処理層(HC)を設けた。ハードコート剤としては、エポキシアクリル樹脂100部にベンゾフェノン4部を加えた紫外線硬化型樹脂組成物を用い、バーコート法で成膜後、80%500%0万備乾燥、500%000分にである。

次に、厚さ9 μ mの銅箔をUV硬化接着剤を介して赤外線吸収層の上部に貼合わせ、フォトレジストを用いて貼り合わされた銅箔をパターンニングし、エッチング処理を施して、電磁波シールド層を形成した。この時の銅箔線幅は、約15 μ m、ピッチは115 μ mで、開口率は75%であった。

[0027]

上記の様に、ハードコート、電磁波シールド層を赤外線吸収層と共に作製した フィルタの分光特性を図3に示す。図のように、該フィルタは、近赤外線を吸収 し、色調がグレーで、且つ、電磁波を吸収しながらも高い可視光線透過率を有し ていることがわかった。

また、得られたフィルムを60℃95%雰囲気中に500hr放置し、再度分光特性を測定したところ、若干の色変化は見られるが、近赤外吸収特性を維持していた。

また、得られたフィルムを、プラズマディスプレー等の前面に配置したところ、色目の変化はなく、コントラストが向上しかつ、近赤外線の放射及び、電磁波の放射も低減された。

[0028]

比較例1

ベースポリマーとして東洋紡績製バイロンRV200 (比重1.26、ガラス転移温度67℃)を用いて表2に示すような組成で、赤外線吸収色素とバインダー樹脂、溶剤を、フラスコにいれ、加熱しながら攪拌し、色素及びバインダー樹脂を溶解した。次に溶解した樹脂を高透明性ポリエステルフィルム基材(東洋紡績製コスモシャインA4100)に、ギャップが100μmのアプリケーターを用いてコーティングし、乾燥温度約90℃で1時間乾燥させた。コーティング厚さは約25μmであった。得られた赤外線吸収フィルムは、目視での色目は、褐色に着色してしまっていた。また、図4にその分光特性を示す。図4に示されるように、波長400nmから650nmまでの可視領域において約550nmにピークを持つような山形の特性になる赤外線吸収フィルムがえられた。得られたフィルムを60℃95%雰囲気中に500hr放置し、再度分光特性を測定したところ近赤外線領域の吸収が無くなってしまっていた。また、見た目が緑色に変化してしまっていた。

また、得られたフィルムをプラズマディスプレー等の前面に配置したところ、 色バランスが崩れ、緑がかった色調となってしまった。

[0029]

比較例2

比較例1で製作した赤外線吸収層と反対側の透明なポリエステルフィルムの面上にハードコート処理層(HC)を設けた。ハードコート剤としては、エポキシアク

次に、厚さ9 μ mの銅箔をUV硬化接着剤を介して赤外線吸収層の上部に貼合わせ、フォトレジストを用いて貼り合わされた銅箔をパターンニングし、エッチング処理を施して、電磁波シールド層を形成した。この時の銅箔線幅は、約15 μ m、ピッチは115 μ mで、開口率は75%であった。

上記の様に、ハードコート、電磁波シールド層を赤外線吸収層と共に作製したフィルタの分光特性を図5に示す。図のように、該フィルタは、近赤外線おいび電磁波を吸収を吸収するものの、色調が緑がかった物となってしまった。また、得られたフィルムを60℃95%雰囲気中に500hr放置し、再度分光特性を測定したところ、近赤外吸収特性が無くなってしまっていた。

[0030]

【表2】

材料	配合量
日本化薬社製 Kayasorb IRG-022	3. 2重量部
東洋紡績社製 バイロンRV200	4 4 0 重量部
メチルエチルケトン	490重量部
テトラヒドロフラン	490重量部
トルエン	490重量部

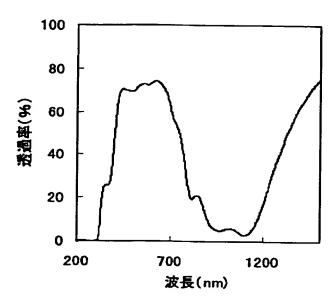
【図面の簡単な説明】

- 【図1】図1は実施例1で得られた赤外線吸収フィルタの分光特性を示す。
- 【図2】図2は実施例1で得られた赤外線吸収スペクトルの耐久テスト後の 分光特性を示す。
 - 【図3】図3は実施例2で得られた赤外線吸収フィルタの分光特性を示す。
 - 【図4】図4は比較例1で得られた赤外線吸収フィルタの分光特性を示す。

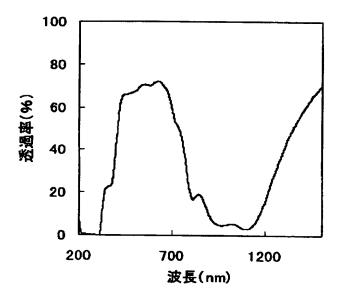
【図5】図5は比較例2で得られた赤外線吸収フィルタの分光特性を示す。

【書類名】 図面

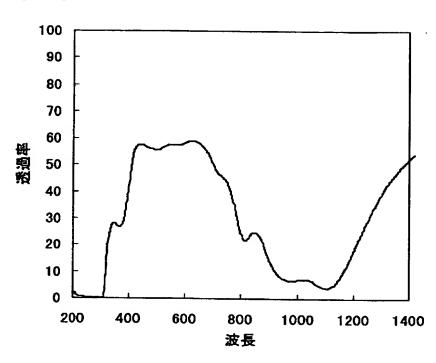
【図1】



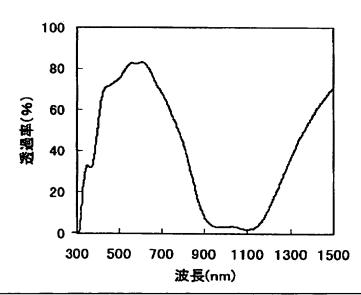
【図2】

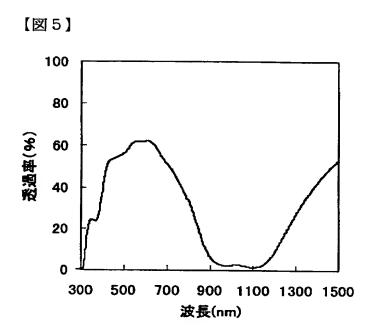






【図4】





【書類名】

要約書

【要約】

【課題】本発明は、電磁波及び近赤外線を吸収し、可視領域の光透過性が高く、 且つ、可視領域に特定の吸収を持つことがなく、更に、加工性及び生産性の良好 で環境安定性の良好な近赤外線吸収フィルタを提供するものである。

【解決手段】波長800nm から1100nmの近赤外線領域の透過率が30%以下である事を特徴とし、開口率が50%以上の金属メッシュ導電層を有している事を特徴とする赤外線吸収フィルタ。

【書類名】

職権訂正データ

【訂正書類】

特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

申請人

【識別番号】

000003160

【住所又は居所】

大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号

【氏名又は名称】

東洋紡績株式会社

出願人履歴情報

識別番号

[000003160]

1. 変更年月日 1990年 8月10日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号

氏 名

東洋紡績株式会社

